```
1 / 1 WPAT - ©Thomson Derwent - image
Accession Nbr :
  1995-272686 [36]
Sec. Acc. CPI :
 C1995-123280
Sec. Acc. Non-CPI :
 N1995-208982
Title :
 Hydrogen occlusion/emission device - comprises a slurry tank, heating
 means and occlusion speed adjusting means.
Derwent Classes :
  A97 E36 J06 Q39
Patent Assignee :
  (MITB ) MITSUI ENG & SHIPBUILDING CO
Nbr of Patents :
Nbr of Countries :
 1
Patent Number :
  JP07172801 A 19950711 DW1995-36 C01B-003/00 6p *
 AP: 1993JP-0323712 19931222
Priority Details :
  1993JP-0323712 19931222
  C01B-003/00 B01D-053/14 B67D-005/62
Abstract :
  JP07172801 A
  The device comprises a slurry tank to store therein metal hydride slurry
  for hydrogen occlusion containing metal hydride and solvent not
  reacting with the metal hydride, a heating means to heat the slurry and
  an occlusion speed adjusting means to adjust the speed of occlusion with
  the variable stirring of the slurry.
  ADVANTAGE - The stable, precise occlusion/emission of hydrogen is
  allowed. (Dwg.1/6)
Manual Codes :
  CPI: A12-W11 E11-S E31-A02 J06-B06
Update Basic :
  1995-36
```

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平7-172801

(43)公開日 平成7年(1995)7月11日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 1 B	3/00	Α			
B 0 1 D	53/14	Α			
B67D	5/62				

### 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

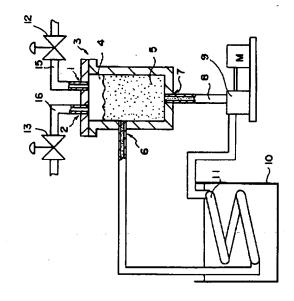
(21)出願番号	<b>特顯平5-323712</b>	(71)出願人	000005902 三井造船株式会社	
(22)出願日	平成5年(1993)12月22日	(72)発明者	東京都中央区築地5丁目6番4号	
			千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船 株式会社千葉事業所内	
		(74)代理人	弁理士 鵜沼 辰之	

## (54)【発明の名称】 水素の吸蔵・放出装置

#### (57)【要約】

【目的】 過大な撹拌動力とスラリタンクの大型化によるシール構造の困難性とを回避できる水素の吸蔵・放出装置を提供する。また、スラリタンクの大型化によっても、水素吸蔵速度 q、合金単位重量当たりの水素の放出流量 q、が常に一定に維持することができる水素の吸蔵・放出装置を提供する。

【構成】 コイル式の熱交換器11、吐出流量0~300cc/secのモータの回転数の制御で流量の調整ができるラジアルベーンポンプであるスラリポンプ9、スラリタンク3と熱交換器11を結びスラリを循環させるステンレス製のスラリライン8を備えている。熱交換器11により、スラリ5と熱交タンク10内の温水との間で熱交換することにより、スラリ5は加熱される。スラリ5の撹拌はスラリポンプ9によるスラリ5の循環により行なう。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属水素化物とこの金属水素化物と反応 しない溶媒とを含んだ水素の吸蔵用の金属水素化物スラ リを入れたスラリタンクと、前配スラリを加熱する加熱 手段と、前記スラリを撹拌程度を可変に撹拌して前記吸 蔵の速度を調節する吸蔵速度調節手段とを備えた水素の 吸蔵・放出装置において、前記加熱手段は熱媒体と前記 スラリとの間で熱交換してこのスラリを加熱する熱交換 器を有し、この熱交換器と前記スラリタンクとの間で前 記スラリを循環させる循環手段を備えたことを特徴とす 10 る水素の吸蔵・放出装置。

【請求項2】 前記吸蔵速度調節手段は前記スラリの循 環の流速を調節する流速調節手段を備えたことを特徴と する請求項1項記載の水素の吸蔵・放出装置。

【請求項3】 金属水素化物とこの金属水素化物と反応 しない溶媒とを含んだ水素の吸蔵用の金属水素化物スラ リを入れたスラリタンクと、前記スラリを加熱する加熱 手段と、前記スラリを撹拌程度を可変に撹拌して前記吸 蔵の速度を調節する吸蔵速度調節手段とを備えた水素の 吸着装置において、前記撹拌手段は前記スラリを前記ス 20 ラリタンクから流出せしめ、この流出したスラリを再度 前記スラリタンクに還流して前記撹拌を行う循環手段 と、前記還流の流速を調節して前記撹拌程度の可変を行 う還流速度調節手段とを備えたことを特徴とする水素の 吸蔵・放出装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0.001]

【産業上の利用分野】本発明は、水素の吸蔵、放出時に 吸発熱する特性を持つ金属水素化物を利用し、冷暖房、 蓄熱等のシステムや水素貯蔵タンクなどに利用される水 30 素の吸蔵・放出装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の技術を図5、6を参照して説明す る。図5は従来の水素の吸蔵・放出装置の系統図であ る。従来の装置は、ステンレス製の高圧スラリタンクで あるスラリタンク101と、このスラリタンク101に 水素を投入する水素投入口102と、スラリタンク10 1から水素を放出する水素放出口103と、水素投入口 102に水素を導く流路104と、水素放出口103か ら水素を導く流路105と、流路104、105を開閉 40 するパルプ106、107と、モータ108により駆動 されてスラリタンク101内のスラリ109を撹拌する 撹拌翼110と、スラリタンク101の両側に設けら れ、スラリタンク101内のスラリ109を加熱するヒ ータ111とを備えている。このスラリタンク101に 投入されるスラリ109は、水素吸蔵合金(以下、単に 合金という) 112と、この合金と化学的に安定な溶媒 (例えばシリコンオイルなど) とからなっている。

【0003】水素の吸蔵は以下の手順によって行う。ヒ ータ111によりスラリ109の温度を設定する。そし 50 難性とを回避できる水素の吸蔵・放出装置を提供するこ

て撹拌翼110をモータ108で回転させ、スラリ10 9を撹拌させつつ、バルブ107を閉じバルブ106を 開き水素投入口102より高圧の水素を気相部113に 投入する。水素の投入と同時に、スラリ109は水素の 吸蔵にともなう発熱反応で温度上昇しつつ、水素を撹拌 翼110の回転数に応じて吸蔵する。この時のスラリタ ンク101内の合金単位重量当たりの水素吸蔵速度(以 下、これを q という) と撹拌翼 1 1 0 の回転数 (以下、 これをNという)との関係は図6に示す。図6は、撹拌 翼110の回転数Nに対する水素吸蔵速度 q を示すグラ フ図である。従来の水素の吸蔵・放出装置は、この関係 を用いて、qをNによりコントロールしていた。

【0004】次に、該装置による水素の放出の手順を示 す。水素を十分吸蔵したスラリ109からの水素の放出 は吸熱反応であるので、ヒータ111よりスラリ109 を十分加熱する。そしてモータ108で撹拌翼110を 回転させてスラリ109を撹拌し、パルプ106を閉 じ、パルプ107を開き、水素の圧力をほぼ大気圧にす る。その結果、スラリ109からの水素放出口103を 通る水素の放出流量は、図6に示すスラリ109の水素 -吸蔵時のqとNの関係と同様に、合金単位重量当たりの 水素の放出流量(以下、これをq´という)は、Nに応 じて変化する。従来の水素の吸蔵・放出装置は、この関 係を用いて、q´をNによりコントロールするものであ る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、従来技 術においてはスラリの撹拌を撹拌翼の回転により行って いるが、かかる手段には次のような問題がある。

【0006】(1)スラリ中の溶媒と合金の密度は、1 桁位異なる。従って合金の沈降を防ぐためには、撹拌翼 の回転数を1000rpm以上の高速にせざるをえず、 撹拌動力が過大になってしまう。

【0007】(2)スラリタンクを大型化すると、高圧 水素使用に伴って、撹拌翼とモータとをつなぐ撹拌軸の スラリタンク壁貫通部におけるシール構造が困難とな る.

【0008】(3) スラリの温度コントロールを、スラ リタンクの両側に設けたヒータで行っている。しかし、 このように、スラリタンクの周囲にヒータを取り付けて スラリの温度コントロールする場合は、タンクを大型化 すると伝熱効率の低下により水素の吸蔵・放出反応時に スラリの温度を一定にすることができない。そのためq およびq´を常に一定に維持することはできない。この 場合、タンクの内部に熱交換用のコイルを取り付けて、 温度コントロールを行うことも考えられるが、タンクの 構造が複雑になり過ぎる。

【0009】本発明は、これらの課題を解決し、過大な 撹拌動力とスラリタンクの大型化によるシール構造の困 3

とを目的とする。また、スラリタンクの大型化によって も、水素吸蔵速度 q、合金単位重量当たりの水素の放出 流量 q ′ が常に一定に維持することができる水素の吸蔵 ・放出装置を提供することも目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するための本発明は、金属水素化物とこの金属水素化物と反応しない溶媒とを含んだ水素の吸蔵用の金属水素化物スラリを入れたスラリタンクと、前記スラリを加熱する加熱手段と、前記スラリを撹拌程度を可変に撹拌して前記吸蔵の速度を調節する吸蔵速度調節手段とを備えた水素の吸蔵・放出装置において、前記加熱手段は熱媒体と前記スラリとの間で熱交換してこのスラリを加熱する前記スラリタンクとは別体の熱交換器を有し、この熱交換器と前記スラリタンクとの間で前記スラリを循環させる循環手段を備えたことを特徴とする水素の吸蔵・放出装置である

【0011】前記吸蔵速度調節手段は前記スラリの循環の流速を調節する流速調節手段を備えたことを特徴とする前記の吸蔵・放出装置も本発明とする。

【0012】金属水素化物とこの金属水素化物と反応しない溶媒とを含んだ水素の吸蔵用の金属水素化物スラリを入れたスラリタンクと、前配スラリを加熱する加熱手段と、前配スラリを撹拌程度を可変に撹拌して前配吸蔵の速度を調節する吸蔵速度調節手段とを備えた水素の吸蔵・放出装置において、前記撹拌手段は前配スラリを前配スラリタンクから流出せしめ、この流出したスラリを再度前配スラリタンクに還流して前記撹拌を行う循環手段と、前配還流の流速を調節して前記撹拌程度の可変を行う還流速度調節手段とを備えたことを特徴とする水素 30の吸蔵・放出装置も本発明とする。

[0013]

【作用】スラリタンクとは別体でスラリを加熱する熱交 換器を設け、熱交換器とスラリタンクとの間でスラリを 循環させることでスラリの加熱を行なえば、スラリタン クの周囲にヒータを取り付けてスラリの温度コントロー ルする場合のように、タンクの大型化に伴う伝熱効率の 低下の問題を生じず、水素吸蔵速度α、合金単位重量当 たりの水素の放出流量 q′が常に一定に維持することが できる。また、熱交換器をスラリタンクから分離するこ 40 とで、タンクの内部に熱交換用のコイルを設ける場合に 比して、熱交換器の伝熱面積を大きく取ることができる ため、①大流量の水素の吸蔵・放出に対応できる。②水 素吸蔵・放出時スラリの温度変化を小さくする事がで き、ゆえに q と q ′ の変化も小さくなり安定的かつ精度 良く水素吸蔵・放出ができるという利点もある。さら に、タンクサイズに拘束されずに熱交換器の設計ができ るため、水素吸蔵・放出の流量に最適の構造にする事が できる。

【0014】さらに、これに流速調節手段を設ければ、

循環手段とともに吸蔵速度調節手段にすることができる。したがって、従来の撹拌翼を設ける必要がない。これにより、過大な撹拌動力とスラリタンクの大型化によるシール構造の困難性とを回避できる。また、スラリタンクから撹拌翼を除くことでスラリタンクの構造を簡単にできて、タンクの大型化が可能となる。

【0015】循環手段と還流速度調節手段とを備えた水素の吸蔵・放出装置の場合においても、従来の撹拌翼を設ける必要がないから、過大な撹拌動力とスラリタンクの大型化によるシール構造の困難性とを回避でき、スラリタンクの構造を簡単にできる。

[0016]

【実施例】つづいて、本発明の実施例を図面を参照しつ つ説明する。図1は、本発明の第1の実施例である水素 の吸蔵・放出装置の系統図である。本実施例の装置は、 耐圧 15 kg/cm<sup>2</sup>G、内容積 1000ccのステン レス製のスラリタンク3、耐圧15kg/cm2G、伝 熱面積 0.3 m² のコイル式の熱交換器 1.1 、吐出流量 0 ~300 c c / s e c のモータの回転数の制御で流量の 調整ができるラジアルペーンポンプであるスラリポンプ 9、スラリタンク3と熱交換器11を結びスラリを循環 させるステンレス製のスラリライン8、スラリタンク3 に水素を投入する水素投入口1、スラリタンク1から水 素を放出する水素放出口2、水素投入口1に水素を導く 流路15、水素放出口2から水素を導く流路16、流路 15、16を開閉するパルプ12、13を備えている。 【0017】この装置に合金(例えば、ランタンニッケ ル、ミッシュメタル等) とこの合金に対して化学的に安 定な溶媒(例えば、シリコンオイル、n-ウンデカン 等) からなるスラリ5を投入する。投入されたスラリ5 は、スラリタンク3の底面のスラリ出口7よりスラリボ ンプ9により抜き出され、熱交換器11を経てスラリ投 入口6よりスラリタンク3に戻る循環を行う。スラリタ ンク3内のスラリ5の液面は、スラリ投入口6より上に 位置する。

【0018】次に、スラリ5への水素の吸蔵の手順を示す。合金としてランタンニッケル、溶媒としてシリコンオイルKF-96-2を使用した場合、スラリ5の温度を使用条件により10~30℃にするため、熱交タンク4010に10~30℃の温水を入れ、完全に熱交換器11を温水の中に沈める。またスラリ5は、スラリポンプ9によりスラリダンク3と熱交換器11を循環させる。このときスラリポンプ9による循環流量(以下、単にQという)に関しては、次の条件を満たすものとする。最低のQは、スラリライン8でのスラリ5の流速が合金の終末沈降速度の5~10倍以上であるように設定する。このときの終末沈降速度は、合金を完全球体としたときの単独自由沈降速度で代用した。今回の実施例では、終末沈降速度は、前述の計算により粒径150μmで0.04m

5

/secであった。従ってスラリポンプ9の最低のQ は、スラリライン8での流速が0.2m/secである ようにするために、51 c c / s e c とした。

【0019】Qを51、102及び204cc/se c、スラリ5の温度を30℃に設定して、パルプ12を 開きパルプ13を閉じた状態で、水素投入口1より圧力 5及び10kg/cm2Gの水素を投入したときのqと Qとの関係を図2に示す。図2は、循環流量Qに対する 水素吸蔵速度なを示すグラフ図である。この図に明らか の温度変化は、最高で+3℃の上昇であった。この結果 と従来のNによるgのコントロールとを比較すると、g の値に関してはQとNを単純に比較することは出来ない が、図2のqの方が図6のqのそれより同等かそれ以上 であると思われる。従って十分Qによるqのコントロー ルが可能であることがわかる。

【0020】また気相部4とスラリ5の気液接触面積が 大きいほどaの値が大きくなることは、周知の事実であ るので、図3、4に示すような形のタンクにおいても図 2のようなQとqの関係を得ることができる。図3、4 20 はそれぞれ本発明の第2、第3の実施例のスラリタンク の断面図である。図3、4の何れも図1と同一符号の部 材は図1を参照して説明した第1の実施例と同様の部材 ゆえ、説明を省略する。図3に示すスラリタンク3は、 その内部にトレイ14を設け、スラリ5がトレイ14を 伝って流れ落ちるように構成したもので、これにより気 液接触面積を大きくしたものである。 図4に示すスラリ タンク3は、スラリ投入口6からスラリ5の液面にスラ リ5を落下させる構成としたもので、これにより第1の 実施例の場合より気液接触面積を大きくしたものであ 30

【0021】つづいて、水素放出の場合の手順を示す。 熱交タンク10に50~80℃の温水を投入し、スラリ 5の温度を50~80℃にする。スラリ5のQは、吸蔵 のときのQの設定と同様に行う。スラリ5の温度とQと を設定した後、パルプ12を閉じパルプ13を開き、気 相部4の圧力を大気圧付近にする。 すると放出水素が水 素放出口2を通る。そのときの吸蔵時Qとgとの関係と 同様にQとq'とは、図2に示すような関係をもち、吸 蔵速度の制御と同様にQによるa'のコントロールが可 40 14 トレイ 能である。

[0022]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、スラリタ ンクと熱交換器を別体にしたことにより、スラリタンク を大型化しても水素吸蔵速度q、合金単位重量当たりの 水素の放出流量 q ′ を常に一定に維持することができ て、安定的かつ精度良く水素の吸蔵・放出ができる。ま た、スラリタンクと熱交換器とを水素の吸蔵・放出の流 量に最適の構造にする事ができる。

【0023】さらに、撹拌翼を用いず撹拌できることに なように q はQに比例する。また水素吸蔵中のスラリ5 10 より、過大な撹拌動力とスラリタンクの大型化によるシ ール構造の困難性とを回避できる。また、スラリタンク の構造を簡単にできて、タンクの大型化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例である水素の吸蔵・放出 装置の系統図である。

【図2】本発明の第1の実施例である水素の吸蔵・放出 装置による循環流量Qに対する水素吸蔵速度qを示すグ ラフ図である。

【図3】本発明の第2の実施例である水素の吸蔵・放出 装置のスラリタンクの断面図である。

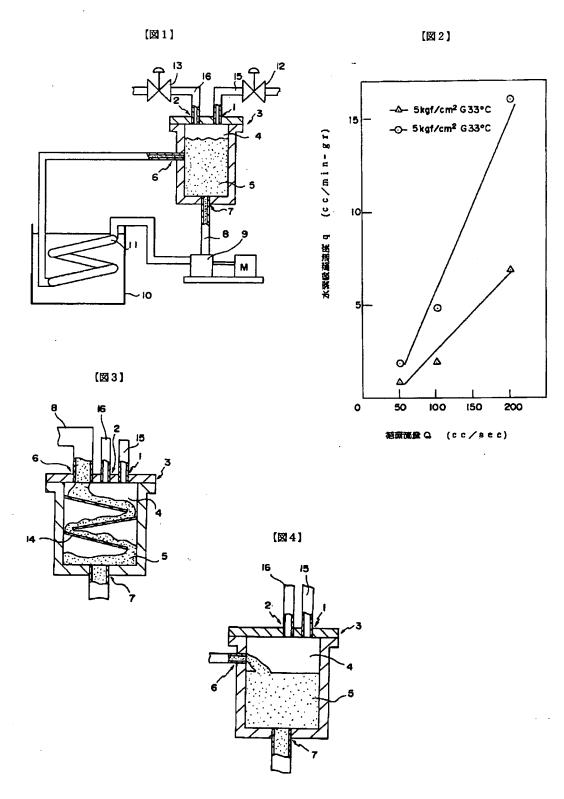
【図4】本発明の第3の実施例である水素の吸蔵・放出 装置のスラリタンクの断面図である。

【図5】従来の水素の吸蔵・放出装置の系統図である。

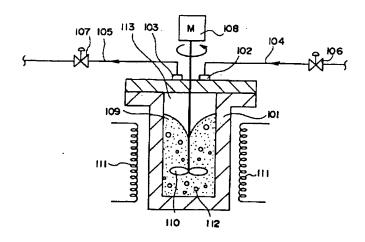
【図6】従来の水素の吸離・放出装置における撹拌翼の 回転数Nに対する水素吸蔵速度qを示すグラフ図であ

### 【符号の説明】

- 1 水素投入口
- 2 水素放出口
- 3 スラリタンク
  - 気相部
- 5 スラリ
- 6 スラリ投入口
- 7 スラリ出口
- 8 スラリライン
- 9 スラリポンプ
- 10 熱交タンク
- 11 熱交換器
- 12、13 パルプ



【図5】



【図6】

